## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-208376

(43)Date of publication of application: 28.07.2000

(51)Int.Cl.

H01G 9/08

C23C 28/02 C25D 3/60

(21)Application number: 11-010053

(71)Applicant : ELNA CO LTD

(22)Date of filing:

19.01.1999

(72)Inventor: SOGA YASUHIKO

YONEDA MITSURU

**NAKAGAWA TAKAMOTO** 

#### (54) ELECTROLYTIC CAPACITOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a superior reproduced sound quality by using an aluminum encapsulating case on which a bismuth-containing plated layer is formed. SOLUTION: A capacitor element is manufactured by winding aluminum anode foil carrying dielectric oxide films on both surfaces together with aluminum cathode foil with a separator in between, and the capacitor element is impregnated with an electrolytic solution for drive, In addition, a nickel undercoat layer having a thickness of about 0.5  $\mu m$ , a copper undercoat layer having a thickness of about 0.5  $\mu m$ , and a plated tin-bismuth alloy layer having a thickness of about 0.05-5 μm are successively formed on the external surface of a bottomed cylindrical aluminum encapsulating case by chemical plating, electroplating, and electroplating, respectively. The composition of the tin- bismuth alloy is adjusted to about 95 wt.% tin and about 5 wt.% bismuth. Finally, an electrolytic capacitor is manufactured by incorporating the capacitor element in the encapsulating case together with a sealing body.

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-208376 (P2000 - 208376A)

(43)公開日 平成12年7月28日(2000.7.28)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FI		テーマコード(参考)
H01G	9/08		H01G 9/08	न	4 K O 2 3
C 2 3 C	28/02		C 2 3 C 28/02		4K023
C 2 5 D	3/60		C 2 5 D 3/60		1110 11

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特顏平11-10053	(71) 出願人 000103220
(22)出願日	平成11年1月19日(1999.1.19)	エルナー株式会社 神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2番1号 (72)発明者 曽我 靖彦 神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2番1号
		エルナー株式会社内 (72)発明者 米田 満 神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2番1号
		エルナー株式会社内 (74)代理人 100086449 弁理士 熊谷 浩明

最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 電解コンデンサ

#### (57)【要約】

【課題】良好なる再生音を得る電解コンデンサを提供す

【解決手段】アルミニウム製外装ケースにビスマスを含 有するめっき層を形成する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極箔と陰極箔とをセパレータを介して 巻回したコンデンサ素子に駆動用電解液を含浸し、コン デンサ素子をアルミニウム製外装ケース内に密封した電 解コンデンサにおいて、アルミニウム製外装ケースの表 面にピスマスを含有するめっき層を形成したことを特徴 とする電解コンデンサ。

1

【請求項2】 アルミニウム製外装ケースの表面に形成されたビスマスを含有するめっき層の厚さが0.05~5μmであることを特徴とする請求項1に記載の電解コンデンサ。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明はピスマスを含有するめっき層を形成したアルミニウム製外装ケースを使用した電解コンデンサ、特には音響用電解コンデンサに関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】アルミニウムなどの弁作用金属の陽極箔と陰極箔をセパレータを介在させて巻回してコンデンサ 20素子とした電解コンデンサは、一般にコンデンサ素子に駆動用電解液を含浸し、アルミニウムなどの金属製の外装ケースや合成樹脂製の外装ケースにコンデンサ素子を収納し、密閉した構造を有する。

【0003】このような電解コンデンサはJIS-04 形、62形、69形などの構造を有する。

【0004】電解コンデンサ用電極箔の一方の陽極箔としては、アルミニウム箔を化学的にあるいは電気化学的にエッチングしてその表面積を拡大し、化成処理により誘電体酸化皮膜を形成したものが一般的に使用される。また、エッチングすることなく、プレーン(平坦)なアルミニウム箔に誘電体酸化皮膜を形成したものも使用されることがある。

【0005】電解コンデンサ用電極箔の他方の陰極箔としては、アルミニウム箔を化学的にあるいは電気化学的にエッチングしてその表面積を拡大したもの、エッチングすることなく、プレーン(平坦)なアルミニウム箔をそのまま使用するのが普通であるが、誘電体酸化皮膜を形成したものも使用されることがある。

【0006】電解コンデンサの駆動用電解液としては、エチレングリコールやγーブチロラクトンなどの有機極性溶媒の単体あるいはその混合物を主溶媒とし、これにカルボン酸またはその塩を溶質とし、また必要により糖類、水分、リン酸などを添加剤として溶解した電解液が一般に使用されている。溶質としてホウ酸またはその塩を使用することもある。

【0007】コンデンサ素子を封口体と共に組み込み、コンデンサ素子を収納するための外装ケースとしては合成樹脂製のケースも使用されるが、アルミニウム製のケースが一般的に使用される。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】音響用に使用される電解コンデンサは電源回路の2次側のフィルタ用のコンデンサ、アンブ間のカップリング用コンデンサ、あるいはスピーカネットワーク用コンデンサとして使用されるが、特に優れた再生音質が得られることが要求される。しかし、従来の音響用として使用されている電解コンデンサは、必ずしも優れた再生音質が得られているとは言えなかった。

) 【0009】本発明は優れた音質特性を有した音響用の 電解コンデンサを提供することを目的としている。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】このような課題を解決するために、本発明者らは種々の実験および検討を行なった結果、ビスマスを含有するめっき層を形成したアルミニウム製外装ケースを使用すると、優れた再生音を得ることができる電解コンデンサを提供することができることを見出した。

#### [0011]

【発明の実施の形態】本発明で使用されるアルミニウム 製外装ケースとしては通常のものが使用でき、ケースの 厚さとしては例えば0.20~1.50mmのものが使 用される。外装ケースの形状としては、一方を開口とし た有底筒状のものが好適である。外装ケースのアルミニ ウムの純度としては99.0%以上のものがよく、鉄、 ケイ素、銅やその他の金属不純物を含んでいてもよい。 また、数%以下の銅、ニッケルなどその他の金属とによ るアルミニウム合金を外装ケースに使用することもあ り、これによると外装ケースに吸振性を付与することが できる場合がある。アルミニウム製外装ケースの表面に 30 ビスマスを含有するめっき層を形成する方法としては、 化学めっき法または電気めっき法を利用するのが好まし い。このビスマスを含有するめっき層は有底円筒形のア ルミニウム製外装ケースの外表面に形成するのが好まし いが、内表面にも形成してもよい。また、内表面のみに 形成してもよい。このビスマスを含有するめっき層を保 護することを目的として、例えばアクリル系の樹脂をビ スマスを含有するめっき層上に皮覆してもよい。ピスマ スを含有するめっき層の金属材料としては、ビスマス単 40 体のほか、ピスマスと錫との合金、ピスマスと錫と銀と の合金、ビスマスと錫と銀と銅との合金、ビスマスと錫 と銅との合金などを例示することができる。上述のビス マス合金における各金属成分の比率は任意に調節できる が、ビスマスの硬く脆い性質からビスマスの成分比率は 5wt%以下が好ましく、さらには2~5wt%が音質 の向上からしても好ましい。ビスマスを含有するめっき 層の厚さとしては 0.  $05 \sim 5$   $\mu$  mであることが好まし い。厚さが0. 05μm未満であると均一な厚さのめっ きが難しく、また良好なる再生音を得ることができな 50 い。厚さが $5\,\mu$ mを超えると、音質的な効果も変化な

く、また外装ケースが高価なものとなってしまい実用に 供さない。次に、ピスマスを含有するめっき層をアルミニウム製外装ケースの表面にめっきするための一例を紹介すると、先ずケースに化学(無電解)めっき法にてニッケルめっき層の下地層を形成し、その上に電気(電解)めっき法にて銅めっき層の下地層を形成し、その上に電気(電解)めっき法にてビスマスを含有するめった電気(電解)めっき法にてビスマスを含有するめった電気(電解)めっき法といるというさまとができる。下地層の厚さに調整することができる。

【0012】本発明において使用される駆動用電解液の有機極性溶媒としては、電解コンデンサに通常に使用される有機極性溶媒であればいずれも使用できる。好ましい溶媒としては、アミド類、ラクトン類、グリコール類、硫黄化合物類、ケトン類、エーテル類または炭酸塩類が使用できる。好ましい具体例としては、炭酸プロピレン、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルホルムアミド、γープチロラクトン、Nーメチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、エチレンシアノヒドリン、エチレングリコール、エチレングリコールモノまたはジアルキルエーテル、3ーアルキルー1,3ーオキサゾリジンー2ーオンなどが使用できる。特に好ましくは、ラクトン類、エチレングリコール類などが用いられる。

【0013】本発明において使用される駆動用電解液の 溶質としては、電解コンデンサに通常に使用される溶質 であればいずれも使用できる。

【0014】好ましい溶質としては、ホウ酸やリン酸などの無機酸またはその塩、ケイタングステン酸などのヘテロポリ酸またはその塩、フェノール性水酸基を有する有機酸またはその塩、スルホン酸基を有する有機酸またはその塩、ギ酸やドデシル酸に代表される鎖式モノカルボン酸またはその塩、安息香酸やサリチル酸に代表される芳香族モノカルボン酸またはその塩、アジピン酸やセバシン酸に代表されるる鎖式ジカルボン酸またはその塩、マレイン酸やシトラコン酸などの不飽和ジカルボン酸またはその塩、フタル酸やニトロフタル酸やテトラヒドロフタル酸からなる環式ジカルボン酸またはその塩、クエン酸に代表されるトリカルボン酸またはその塩、クエン酸に代表されるトリカルボン酸またはその塩を例示することができる。

【0015】また、塩としてはアンモニウム塩、第1~第3級アミン塩、第4級アンモニウム塩を例示することができる。また、駆動用電解液中に電解液の伝導度を高めるために水分を添加するが、コンデンサ特性の経時変化を抑止するためには添加量としては15wt%以下、好ましくは8wt%以下、特に好ましくは5wt%以下が採用される。

【0016】陽極箔および陰極箔は通常のものが使用できる。陽極箔および陰極箔とともにその間に介在して巻回されるセパレータとしては、クラフト紙やマニラ麻紙に代表される植物繊維を利用するもの、ポリプロピレン

などの合成樹脂繊維からなるもの、ガラス繊維からなる もの、真綿などの動物繊維からなるもの、これらを混抄 したものなどを例示することができる

#### [0017]

【実施例】次に、本発明に係る電解コンデンサの実施例 1~7を比較例1~5とともに説明する。

【0018】<実施例1>両面に誘電体酸化皮膜を形成 した厚さ90µmのアルミニウム (純度99.99%) 陽極箔と、厚さ40μmのアルミニウム(純度99.8 %) 陰極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ60μmのセパ レータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とをセパレ ータを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコ ンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリコール 74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt%からな る駆動用電解液を含浸させた。一方、側部の厚さが0. 4 mmで、底部の厚さが0.6 mmで、一方を開口とし た有底筒状のアルミニウム(純度99%)製外装ケース の外表面に、化学めっき法によりニッケル下地めっき層 を 5 μm、電気めっき法により銅下地めっき層を 0.5 μm、および電気めっき法により錫ーピスマス合金めっ き層を 0. 0 5 μ mの厚さで順次形成した。錫ービスマ ス合金の組成は錫95wt%、ビスマス5wt%であ る。この外装ケースにコンデンサ素子を封口体と共に組 み込み、定格50V3900μF、外径22mm、長さ 30mmのJIS-69形の電解コンデンサを製作し た。

【0019】<実施例2>両面に誘電体酸化皮膜を形成 した厚さ90 µ mのアルミニウム (純度99.99%) 陽極箔と、厚さ40μmのアルミニウム(純度99.8 %) 陰極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ60μmのセパ レータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とをセパレ ータを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコ ンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリコール 74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt%からな る駆動用電解液を含浸させた。一方、側部の厚さが0. 4 mmで、底部の厚さが0.6 mmで、一方を開口とし た有底筒状のアルミニウム(純度99%)製外装ケース の外表面に、化学めっき法によりニッケル下地めっき層 を 5 μ m、電気めっき法により銅下地めっき層を 0.5 μm、および電気めっき法により錫ービスマス合金めっ き層を1μmの厚さで順次形成した。錫ービスマス合金 の組成は錫95wt%、ビスマス5wt%である。この 外装ケースにコンデンサ素子を封口体と共に組み込み、 定格50V3900µF、外径22mm、長さ30mm のJIS-69形の電解コンデンサを製作した。

【0020】 < 実施例3 > 両面に誘電体酸化皮膜を形成した厚さ $90\mu$ mのアルミニウム (純度99.99%) 陽極箔と、厚さ $40\mu$ mのアルミニウム (純度99.8%) 陰極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ $60\mu$ mのセパレータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とをセパレ

40

ータを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリコール74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt%からなる駆動用電解液を含浸させた。一方、側部の厚さが0. 4mmで、底部の厚さが0. 6mmで、一方を開口とた有底筒状のアルミニウム(純度99%)製外装ケースの外表面に、化学めっき法により二ッケル下地めっき層を $5\mu$ m、電気めっき法により銅下地めっき層を0.  $5\mu$ m、および電気かっき法により錫ービスマスを含金の組成は錫95wt%、ビスマス5wt%である。この外装ケースにコンデンサ素子を封口体と共に組み込み、定格 $50V3900\mu$ F、外径22mm、長さ30mmのJIS-69形の電解コンデンサを製作した。

【0021】<実施例4>両面に誘電体酸化皮膜を形成 した厚さ90μmのアルミニウム (純度99.99%) 陽極箔と、厚さ40 µ mのアルミニウム (純度99.8 %) 陰極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ60 µ mのセパ レータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とをセパレ ータを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコ ンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリコール 74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt%からな る駆動用電解液を含浸させた。一方、側部の厚さが0. 4 mmで、底部の厚さが0. 6 mmで、一方を開口とし た有底筒状のアルミニウム (純度99%) 製外装ケース の外表面に、化学めっき法によりニッケル下地めっき層 を 5 μm、電気めっき法により銅下地めっき層を 0.5 μm、および電気めっき法により錫ービスマス合金めっ き層を3μmの厚さで順次形成した。錫-ビスマス合金 の組成は錫95wt%、ビスマス5wt%である。この 30 外装ケースにコンデンサ素子を封口体と共に組み込み、 定格 5 0 V 3 9 0 0 μ F、外径 2 2 mm、長さ 3 0 mm のJIS-69形の電解コンデンサを製作した。

【0022】〈実施例5〉両面に誘電体酸化皮膜を形成 した厚さ90μmのアルミニウム (純度99.99%). 陽極箔と、厚さ40μmのアルミニウム(純度99.8 %) 陰極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ60 µ mのセパ レータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とをセパレ - タを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコ ンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリコール 74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt%からな る駆動用電解液を含浸させた。一方、側部の厚さが0. 4mmで、底部の厚さが0.6mmで、一方を開口とし た有底筒状のアルミニウム (純度99%) 製外装ケース の外表面に、化学めっき法によりニッケル下地めっき層 を 5 μ m、電気めっき法により銅下地めっき層を 0.5 μm、および電気めっき法により錫ービスマス合金めっ き層を 4 μ mの厚さで順次形成した。錫ーピスマス合金 の組成は錫95wt%、ピスマス5wt%である。この 外装ケースにコンデンサ素子を封口体と共に組み込み、

定格 5 0 V 3 9 0 0 μ F、外径 2 2 mm、長さ 3 0 mm のJIS-6 9 形の電解コンデンサを製作した。

【0023】<実施例6>両面に誘電体酸化皮膜を形成 した厚さ90µmのアルミニウム (純度99.99%) 陽極箔と、厚さ40μmのアルミニウム(純度99.8 %) 陰極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ60μmのセパ レータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とをセパレ -タを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコ ンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリコール 74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt%からな る駆動用電解液を含浸させた。一方、側部の厚さが0. 4 mmで、底部の厚さが0.6 mmで、一方を開口とし た有底筒状のアルミニウム (純度99%) 製外装ケース の外表面に、化学めっき法によりニッケル下地めっき層 を5μm、電気めっき法により銅下地めっき層を0.5 μm、および電気めっき法により錫ービスマス合金めっ き層を 5 μ mの厚さで順次形成した。錫-ビスマス合金 の組成は錫95.5wt%、ビスマス4.5wt%であ る。この外装ケースにコンデンサ素子を封口体と共に組 み込み、定格50V3900μF、外径22mm、長さ 30mmのJIS-69形の電解コンデンサを製作し

【0024】<実施例7>両面に誘電体酸化皮膜を形成 した厚さ90μmのアルミニウム (純度99.99%) 陽極箔と、厚さ40 μ mのアルミニウム(純度99.8 %) 陰極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ60 μ mのセパ レータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とをセパレ ータを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコ ンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリコール 74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt%からな る駆動用電解液を含浸させた。一方、側部の厚さが0. 4 mmで、底部の厚さが0.6 mmで、一方を開口とし た有底筒状のアルミニウム (純度99%) 製外装ケース の外表面に、化学めっき法によりニッケル下地めっき層 を 5 μm、電気めっき法により銅下地めっき層を 1 μ m、および電気めっき法により錫ーピスマス合金めっき 層を 5 μ m の厚さで順次形成した。錫 – ビスマス合金の 組成は錫95wt%、ピスマス5wt%である。この外 装ケースにコンデンサ素子を封口体と共に組み込み、定 格50V3900μF、外径22mm、長さ30mmの JIS-69形の電解コンデンサを製作した。

【0025】<比較例1>両面に誘電体酸化皮膜を形成した厚さ90µmのアルミニウム(純度99.99%)陽極箔と、厚さ40µmのアルミニウム(純度99.8%)陰極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ60µmのセパレータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とをセパレータを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリコール74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt%からなる駆動用電解液を含浸させた。外装ケースとして、側部

20

の厚さが $0.4 \, \mathrm{mm}$ で、底部の厚さが $0.6 \, \mathrm{mm}$ で、一方を開口とした有底筒状のアルミニウム (純度 9.9%) 製外装ケースを用意した。この外装ケースにコンデンサ 素子を封口体と共に組み込み、定格  $5.0 \, \mathrm{V} \, 3.9 \, 0.0 \, \mu$  F、外径 $2.2 \, \mathrm{mm}$ 、長さ  $3.0 \, \mathrm{mm}$ の J I S  $-6.9 \, \mathrm{F}$ の電解コンデンサを製作した。

【0026】<比較例2>両面に誘電体酸化皮膜を形成 した厚さ90μmのアルミニウム (純度99.99%) 陽極箔と、厚さ40μmのアルミニウム(純度99.8 %) 陰極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ60μmのセパ レータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とをセパレ ータを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコ ンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリコール 74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt%からな る駆動用電解液を含浸させた。一方、側部の厚さが0. 4 mmで、底部の厚さが0.6 mmで、一方を開口とし た有底筒状のアルミニウム (純度99%) 製外装ケース の外表面に、電気めっき法により銅めっき層を 1 μ mの 厚さで形成した。この外装ケースにコンデンサ素子を封 口体と共に組み込み、定格50 V 3 9 0 0 μ F、外径2 2mm、長さ30mmのJIS-69形の電解コンデン サを製作した。

【00027】<比較例3>両面に誘電体酸化皮膜を形 成した厚さ90μmのアルミニウム (純度99.99 %) 陽極箔と、厚さ40 µ mのアルミニウム (純度9 9. 8%) 陰極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ60 μm のセパレータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とを セパレータを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、 このコンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリ コール74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt% からなる駆動用電解液を含浸させた。一方、側部の厚さ が 0. 4 mm で、底部の厚さが 0. 6 mm で、一方を開 口とした有底筒状のアルミニウム (純度99%) 製外装 ケースの外表面に、電気めっき法により銅めっき層を5 μmの厚さで形成した。この外装ケースにコンデンサ素 子を封口体と共に組み込み、定格50V3900μF、 外径22mm、長さ30mmのJIS-69形の電解コ ンデンサを製作した。

【0028】<比較例4>両面に誘電体酸化皮膜を形成した厚さ90μmのアルミニウム(純度99.99%) 40 陽極箔と、厚さ40μmのアルミニウム(純度99.8 %)隆極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ60μmのセパ レータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とをセパレータを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリコール74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt%からなる駆動用電解液を含浸させた。一方、側部の厚さが0.4mmで、底部の厚さが0.6mmで、一方を開口とた有底筒状のアルミニウム(純度99%)製外装ケースの外表面に、化学めっき法により二ッケル下地めっき層を $5\mum$ 、電気めっき法により銅下地めっき層を $1\mum$ の外表が電気めっき法により銀下地めっき層を $1\mum$ ので順次形成した。この外装ケースにコンデンサ素子を封口体と共に組み込み、定格 $50V3900\mu$ F、外径22mm、長さ30mmのJIS $-69\pi$ の電解コンデンサを製作した。

【0029】<比較例5>両面に誘電体酸化皮膜を形成 した厚さ90µmのアルミニウム (純度99.99%) 陽極箔と、厚さ40μmのアルミニウム(純度99.8 %) 陰極箔と、マニラ麻紙からなる厚さ60μmのセパ レータとを用意した。これら陽極箔と陰極箔とをセパレ ータを介して巻回してコンデンサ素子を製作し、このコ ンデンサ素子に、水分12wt%、エチレングリコール 74wt%、アジピン酸アンモニウム14wt%からな る駆動用電解液を含浸させた。一方、側部の厚さが0. 4 mmで、底部の厚さが0.6 mmで、一方を開口とし た有底筒状のアルミニウム (純度99%) 製外装ケース の外表面に、化学めっき法によりニッケル下地めっき層 を $5\mu$ m、電気めっき法により銅下地めっき層を $1\mu$ m、および電気めっき法により金めっき層を 3 μ mの厚 さで順次形成した。この外装ケースにコンデンサ素子を 封口体と共に組み込み、定格50V3900μF、外径 22mm、長さ30mmのJIS-69形の電解コンデ ンサを製作した。

【0030】次に、実施例1~7および比較例1~5の電解コンデンサをアンプ内の電源平滑用コンデンサとして使用し、これらのコンデンサを取り替えて、CD(コンパクトディスク)を試聴した。音質の評価項目は、帯域、質感、解像度、音像および音場の5項目とした。10点を満点として評価した。試聴の評価結果を表1に示す。

【0031】 【表1】 9

		めっき組成(μm)			音 賀 評 価				
	Ni	Cu	Åυ	Sn-Bi	帯 域	質感	解像度	音像	音 場
比較例1	-	-	-	-	5	5	5	5	5
比較例 2	-	1	-	-	6	5	5	5	5
比較例3	-	5	-	-	6	5	5	5	5
比較例4	5	1	1	-	6	5	6	5	6
比較例 5	5	1	3	-	6	6	6	6	7
実施例 1	5	0.5	-	0. 05	7	7	6	6	7
実施例 2	5	0.5	-	1	7	7	7	7	7
実施例 3	5.	0.5	-	2	8	7	7	7	9
実施例 4	5	0.5	-	3	9	9	8	9	9
実施例 5	5	0.5	-	4	9	9	9	9	9
実施例 6	5	0.5	-	5	10	10	10	10	10
実施例 7	5	1	-	5	10	10	10	10	10

10点着点

【0032】表1からビスマスを含有するめっき層が厚いほど、またビスマスの量が多いほど音質の評価がよいことが分かる。

[0033]

【発明の効果】上述したように本発明ではアルミニウム るめっき層は電解コンデンサの内外が製外装ケースにビスマスを含有するめっき層を形成した して電磁シールドの役割を担い、電気ことにより良好なる再生音を得ることができる。アルミ 30 良好なる再生音を得ることができる。ニウム製外装ケースにビスマスを含有するめっきを施す

と、電解コンデンサ素子から発生する磁束変化により誘導されるうず電流がビスマスを含有するめっき層内に生じ、このうず電流がレンツの法則にしたがって磁束変化を打ち消す作用をする。したがって、ビスマスを含有するめっき層は電解コンデンサの内外からの磁束変化に対して電磁シールドの役割を担い、電気ノイズを抑制して良好なる再生音を得ることができる。

フロントページの続き

(72)発明者 中川 尊基

神奈川県藤沢市辻堂新町2丁目2番1号 エルナー株式会社内 F ターム(参考) 4K023 AA22 AB34 4K044 AA06 AB10 BA06 BA10 BB04 CA15 CA18